EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2002105055

PUBLICATION DATE

10-04-02

APPLICATION DATE

29-09-00

APPLICATION NUMBER

2000298529

APPLICANT:

FUJI PHOTO FILM CO LTD;

INVENTOR:

IGARASHI TATSUYA;

INT.CL.

C07D213/16 C07D213/64 C07D213/70 C07D213/72 C07D221/10 C07D231/12

C07D241/12 C07D249/04 C07D277/66 C07D401/04

TITLE

METHOD FOR MANUFACTURING INDIUM COMPLEX OR ITS TAUTOMER

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing an indium complex compound useful as a material for a light emission element, especially various kinds of ortho-matalated complex of indium (III) which are particularly useful, easily in high yield.

SOLUTION: A method for manufacturing an ortho-metalated complex of indium (III) using

an indium complex having a specific structure or its tautomer as a raw material.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

Best Available Copy

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-105055 (P2002-105055A)

(43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

| (51) Int.Cl. ⁷ | 織別記号 | FI | | 7 | -73-ド(参考) |
|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| C 0 7 D 213/16 | C 0 7 D 213/16 | | | 4 C 0 3 4 | |
| 213/64 | | 2: | 13/64 | | 4 C 0 5 5 |
| 213/70 | | 2 | 13/70 | | 4 C 0 6 3 |
| 213/72 | • | . 2 | 13/72 | | 111050 |
| 221/10 | · | 221/10 | | | |
| | 審査請求 | 未請求 請求 | 頁の数3 O | L (全 17 貞) | 最終質に続く |
| (21)出願番号 | 特顧2000-298529(P2000-298529) | (71) 出顧人 | 000005201 | | |
| | | | 富士写真フ | イルム株式会社 | |
| (22)出顧日 | 平成12年9月29日(2000.9.29) | | 神奈川県南 | 足柄市中沼210和 | 地 |
| | | (72)発明者 | 木村 桂三 | <u> </u> | |
| | • | | 神奈川県南 | 足柄市中沼210和 | 路地 富士写真 |
| | | | フイルム棋 | 试会社内 | |
| | | (72)発明者 | 五十嵐 送 | 建也 | |
| | | | 神奈川県南 | 官足柄市中沼210和 | 計地 富士写真 |
| | | | フイルム体 | i式会社内 | |
| | | (74)代理人 | 100105647 | | |
| | | | 弁理士 4 | 東 昌平 (外 | 4名) |
| | | | | | |
| | | | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 イリジウム錯体またはその互変異性体の製造方法

(57)【要約】

【課題】発光素子用材料として有用なイリジウム錯体化合物のなかでもとりわけ有望な種々のオルソメタル化イリジウム(III)錯体を簡便に高収率で得られる製造方法を提供すること。

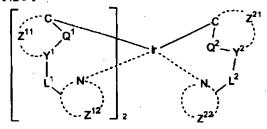
【解決手段】特定構造のイリジウム錯体またはその互変 異性体を原料として、オルソメタル化イリジウム(II 1)錯体を製造する方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(II)で表される化合物またほそ の互変異性体を原料とすることを特徴とする下記一般式 (1)で表されるイリジウム錯体またはその互変異性体 の製造方法。

---般式 (I)

【化1】



一般式(I)中; Z¹¹、Z¹²、Z²¹およびZ²²は、各々 独立に、5員環または6員環を形成するのに必要な非金 属原子群を表す。形成される環は置換基を有していても よく、またさらに別の環と縮合環を形成してもよい。し 1およびし2は、各々独立に、単結合または2価の基を表 す。Y¹およびY²は、各々独立に、窒素原子または炭素 原子を表す。Y1が窒素原子のときは、Q1は、炭素原子 とYI間の単結合を表す。YIが炭素原子のときは、QI は、炭素原子とY1間の二重結合を表す。Y2が窒素原子 のときは、Q2は、炭素原子とY2間の単結合を表す。Y 2が炭素原子のときは、Q2は、炭素原子とY2間の二重 結合を表す。

一般式(II)

【化2】

$$\begin{bmatrix} z^{11} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^{1}$$

$$R^{2}$$

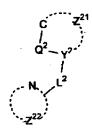
$$R^{3}$$

一般式(II)中; Z¹¹、Z¹²、L¹、Y¹およびQ¹は、 一般式(I)の場合と同義である。RFおよびRFは、各 々独立に、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表す。 R²は、水素原子または置換基を表す。但し、R¹とR² およびR®とR®は、互いに結合して環を形成してもよ 11.

【請求項2】 一般式(日)で表される化合物またはそ の互変異性体と、一般式(HII)で表される化合物また はその互変異性体とを反応させることを特徴とする詰束 項1に記載の製造方法。

一般式(III)

【化3】



一般式(III)中、Z²¹、Z²²、Y²、Q²およびL²は、 一般式(I)の場合とと同義である。

【請求項3】 6ハロゲン化イリジウム (111) 塩また は6ハロゲン化イリジウム (IV) 塩を原料に下記一般式 (IV)で表される化合物またはその互変異性体を製造 し、製造された一般式(IV)で表される化合物またはそ の互変異性体を原料に用いることを特徴とする一般式 (II)で表される化合物またはその互変異性体の製造方 法。

一般式(IV)

【化4】

$$\begin{bmatrix} z^{1} & c & & & \\$$

一般式(IV)中、Xはハロゲン原子を表し、Z¹¹、 Z¹²、Y¹、Q¹およびL¹は、各々一般式(I)の場合 と同義である。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換して発光できる発光素子用材料等に有用なイリ ジウム錯体化合物の製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表 示素子として注目されている。発光素子特性が良好な素 材として、オルソメタル化イリジウム錯体(Ir(pp y)3:tris-ortho-metalatedC omplex of Iridium(III) wit

h 2-Phenylpyridene)からの発光を利用した緑色発光素子が報告されている(Applie d Physics Letters 75,4(1999).)。

【0003】このようなオルソメタル化イリジウム(II 1)錯体の合成法としては、これまでにイリジウム(II 1)アセチルアセトナートを原料とする方法(Inor ganic Chemistry、30、1685(1 991))、塩化イリジウム(III)を原料とする方法 (Journal of the AmericanC hemical Society、107、1431 (1985))等が報告されているが、これらは何れも 低収率であり、またイリジウムの配位子は3種全てが同 じものしか合成できなかった。

【0004】後記する一般式(IV)で表される化合物を原料とする方法も報告されており(Inorganic

Chemistry, 33,545(1994))、この方法では異なる2種の配位子をイリジウムに導入できるものの、低収率であることに加えてトリフルオロメタンスルホン酸銀という吸湿性の原料を使用するため操作性が悪く、またこれまでに述べたいずれの合成法も反応時間が長い点で改良が望まれた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光素子用材料として有用なイリジウム錯体化合物のなかでもとりわけ有望な種々のオルソメタル化イリジウム(II) 錯体を簡便に高収率で得られる製造方法を提供することにある。

[0006]

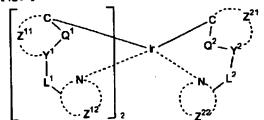
【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記構成のイリジウム錯体の製造方法がおよびその原料の製造方法が提供され、本発明の上記目的が達成される。

1. 一般式(II)で表される化合物またはその互変異性体を原料とすることを特徴とする下記一般式(I)で表されるイリジウム錯体またはその互変異性体の製造方法。

一般式(I)

[0007]

【化5】

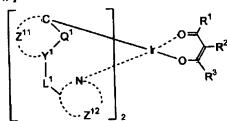


【0008】一般式(I)中; Z¹¹、Z¹²、Z²¹および Z²²は、各々独立に、5員環または6員環を形成するの に必要な非金属原子群を表す。形成される環は置換基を 有していてもよく、またさらに別の環と縮合環を形成し てもよい。1世およびL²は、各々独立に、単結合または 2価の基を表す。Y¹およびY²は、各々独立に、窒素原 子または炭素原子を表す。Y¹が覧素原子のときは、Q¹ は、炭素原子とY¹が単結合で結合していることを表 す。Y¹が炭素原子のときは、Q¹は、炭素原子とY¹と が二重結合で結合していることを表す。Y²が窒素原子 のときは、Q²は、炭素原子とY²が単結合で結合してい ることを表す。Y²が炭素原子のときは、Q²は、炭素原 子とY²とが二重結合で結合していることを表す。

一般式(川)

{0009}

【化6】



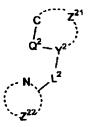
【0010】一般式(II)中: Z¹¹、Z¹²、L¹、Y¹およびQ¹は、一般式(I)の場合と同義である。R¹およびR³は、各々独立に、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表す。R²は、水素原子または置換基を表す。但し、R¹とR²およびR²とR³は、互いに結合して環を形成してもよい。

2. 一般式(II)で表される化合物またはその互変異性体と、一般式(III)で表される化合物またはその互変異性体とを反応させることを特徴とする上記1に記載の製造方法。

一般式(III)

[0011]

【化7】



【0012】一般式(III)中、Z²¹、Z²²、Y²、Q² およびL²は、一般式(I)の場合とと同義である。
3. 6ハロゲン化イリジウム(III)塩または6ハロゲン化イリジウム(IV)塩を原料に下記一般式(IV)で表される化合物またはその互変異性体を製造し、製造された一般式(IV)で表される化合物またはその互変異性体を原料に用いることを特徴とする一般式(II)で表される化合物またはその互変異性体の製造方法。

一般式(IV)

[0013]

"(化8)

【 0 0 1 4 】 一般式 (IV) 中、 X はハロゲン原子を表し、 Z ¹¹ 、 Z ¹² 、 Y ¹ 、 Q ¹ および L ¹ は、各々一般式 (1) の場合と同義である。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳しく説明する。本明細書において、脂肪族基はアル キル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニ ル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アラルキル基 および置換アラルキル基を意味する。アルキル基は、分 岐を有していてもよく、また環を形成していてもよい。 アルキル基の炭素原子数は1~20であることが好まし く、1~18であることがさらに好ましい。置換アルキ ル基のアルキル部分は、上記アルキル基と同様である。 アルケニル基は分岐を有していてもよく、また環を形成 していてもよい。アルケニル基の炭素原子数は2~20 であることが好ましく、2~18であることがさらに好 ましい。置換アルケニル基のアルケニル部分は、上記ア ルケニル基と同様である。アルキニル基は分岐を有して いてもよく、また環を形成していてもよい。アルキニル 基の炭素原子数は2~20であることが好ましく、2~ 18であることがさらに好ましい。置換アルキニル基の アルキニル部分は、上記アルキニル基と同様である。ア ラルキル基および置換アラルキル基のアルキル部分は、 上記アルキル基と同様である。アラルキル基および置換 アラルキル基のアリール部分は下記アリール基と同様で ある。置換アルキル基、置換アルケニル基、置換アルキ ニル基および置換アラルキル基のアルキル部分の置換基 の例には、ハロゲン原子、シアノ、ニトロ、複素環基、 $-OR^{111}$, $-SR^{112}$, $-CO_2R^{113}$, -NR $^{114}\,R^{115}$ 、 $-CONR^{116}\,R^{117}$ 、 $-SO_2R^{118}$ および-SO₂NR¹¹⁹R¹²⁰が含まれる。R¹¹¹、R¹¹²、R¹¹³、 R114、R115、R116、R117、R118、R119およびR 120はそれぞれ独立に水素原子、脂肪族基または芳香族 基である。置換アラルキル基のアリール部分の置換基の 例は、下記置換アリール基の置換基の例と同様である。 【0016】本明細書において、芳香族基は、アリール 基および置換アリール基を意味する。またこれらの芳香 族基は脂肪族環、他の芳香族環または複素環が縮合して いてもよい。芳香族基の炭素原子数は6~40が好まし く、6~30が更に好ましく、6~20が更に好まし い。またそのなかでもアリール基としては、フェニルま たはナフチルであることが好ましく、フェニルが特に好 ましい。

【 0 0 1 7 】 置換アリール基のアリール部分は、上記アリール基と同様である。置換アリール基の置換基の例にはハロゲン原子、シアノ、ニトロ、脂肪族基、複素環基、 -- OR¹²¹、 -- SR¹²²、 -- CO₂R¹²⁰、 -- NR¹²⁴ R¹²⁵、 -- CONR¹²⁶ R¹²⁷、 -- SO₂R¹²⁰および -- SO₂N R¹²⁹ R¹²⁰が含まれる。R¹²¹、R¹²²、R¹²³、R¹²⁴、R¹²⁵、R¹²⁶、R¹²⁷、R¹²⁸、R¹²⁹およびR¹³⁰ は、それぞれ独立に、水素原子、脂肪族基または芳香族基である。

【0018】本明細書において、複素環基は5員または 6員の飽和または不飽和複素環を含むことが好ましい。 複素環に脂肪族環、芳香族環または他の複素環が縮合し ていてもよい。複素環のヘテロ原子の例にはB、N、 O、S、SeおよびTeが含まれる。 ヘテロ原子として はN、OおよびSが好ましい。複素環は、炭素原子が遊 離の原子価(一価)を有する(複素環基は炭素原子にお いて結合する)ことが好ましい。好ましい複素環基の炭 素原子数は1~40であり、より好ましくは1~30で あり、更に好ましくは1~20である。飽和複素環の例 には、ピロリジン環、モルホリン環、2-ボラ-1、3 -ジオキソラン環および1、3-チアソリジン環が含ま れる。不飽和複素環の例には、イミダゾール環、チアゾ ール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、 ベンゾトリアゾール環、ベンゾセレナゾール環、ピリジ ン環、ピリミジン環およびキノリン環が含まれる。複素 環基は置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハ ロゲン原子、シアノ、ニトロ、脂肪族基、芳香族基、複 素環基、-OR¹³¹、-SR¹³²、-CO₂R¹³³、-NR 184 R185、-CONR186 R187、-SO2 R188 および-SO2NR189R140が含まれる。R131、R132、R133、 R134、R135、R136、R137、R138、R139およびR 140はそれぞれ独立に水素原子、脂肪族基または芳香族 基である。

【0019】上記一般式(I)~(IV)で表される化合物について説明する。一般式(I)において Z^{11} 、 Z^{12} 、 Z^{21} および Z^{22} は、5員環または6員環を形成するのに必要な非金属原子群を表す。例えば、 Z^{11} の場合、 Y^{1} 、 Q^{1} および炭素原子と共に5員環または6員環を形成するのに必要な非金属原子群を表す。この5員環または6員環は、置換基を有していてもよく、またさらに別の環と縮合環を形成していてもよい。置換基としては、例えばハロゲン原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、シアノ、ニトロ、 $-OR^{11}$ 、 $-SR^{12}$ 、 $-CO_{2}R$

18、 $-OCOR^{14}$ 、 $-NR^{15}R^{16}$ 、 $-CONR^{17}R^{18}$ 、 SO_2R^{19} 、 $SO_2NR^{20}R^{21}$ 、 $NR^{28}CONR^{29}$ R^{24} 、 $-NR^{25}CO_2R^{26}$ 、 $-COR^{27}$, $-NR^{28}COR^{29}$ または $-NR^{30}SO_2R^{31}$ が挙げられる。ここでR 11、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 、 R^{19} 、 R^{20} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 R^{25} 、 R^{26} 、 R^{27} 、 R^{28} 、 R^{29} 、 R^{30} および R^{31} は、それぞれ独立に、水素原子、脂肪族基または芳香族基である。

【0020】なかでも、好ましい置換基は、ハロゲン原 子、脂肪族基、芳香族基、-ORII、-SRI2、-NR $^{15}R^{18}$, $-SO_2R^{19}$, $-NR^{22}CONR^{23}R^{24}$, -NR²⁶CO₂R²⁶、-NR²⁶COR²⁹および-NR³⁰SO₂ R⁸¹であり:より好ましくは、ハロゲン原子、脂肪族 基、芳香族基、-OR¹¹、-SR¹²、-NR¹⁵R¹⁶およ び-SO₂R19あり;さらに好ましくは、ハロゲン原 子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換ア リール基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、フェノキ シ基、置換フェノキシ基、ジアルキルアミノ基、および 置換ジアルキルアミノ基であり;特に好ましくは、ハロ ゲン原子、炭素原子数1~10のアルキル基、炭素原子 数1~10の置換アルキル基、炭素原子数6~10のア リール基、炭素原子数6~10の置換アリール基、炭素 原子数1~10のアルコキシ基および炭素原子数1~1 0の置換アルコキシ基であり、最も好ましくは、ハロゲ ン原子、炭素原子数1~4のアルキル基および炭素原子 数1~4の置換アルキル基である。

【0021】Z¹¹およびZ²¹が形成する5員環、6員環 としては、芳香族環または複素芳香族環が好ましく、例 えばフラン環、チオフェン環、イミダゾール環、チアゾ ール環、オキサゾール環、ピロール環、ピラゾール環、 1.2.3-トリアゾール環、1.2.4-トリアゾー ル環、セレナゾール環、オキサジアゾール環、チアジア ゾール環、ベンゼン環、ピリジン環、ピリミジン環、ピ ラジン環およびピリダジン環が挙げられる。これらのう ちチオフェン環、イミダゾール環、チアゾール環、オキ サゾール環、ピロール環、ピラゾール環、ベンゼン環お よびピリジン環が好ましく、チアゾール環、ピロール 環、ベンゼン環およびピリジン環が更に好ましく、ベン ゼン環が最も好ましい。Z12およびZ22が形成する5員 環、6員環としては複素芳香族環が好ましく、例えばイ ミダゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、ピロー ル環、ピラゾール環、1,2,3-トリアゾール環、 1、2、4-トリアゾール環、セレナゾール環、オキサ ジアゾール環、チアジアゾール環、ピリジン環、ピリミ ジン環、ピラジン環およびピリダジン環がある。これら のうちイミダゾール環、チアゾール環、オキサゾール 環、ピロール環、ピラゾール環、1、2、3-トリアゾ ール環、1、2、4ートリアゾール環、ピリジン環およ びピリミジン環が好ましく、イミダゾール環、チアゾー ル環、ピロール環、ピラゾール環、ピリジン環およびピ リミジン環がさらに好ましく、ピラゾール環およびピリジン環がさらに好ましい。

【0022】し」およびし2は単結合または2価の基を表 す。2価の基としては、例えば-C (R41) (R42) - 、-N(R⁴³)- 、-O-、-P(R⁴⁴)-および-S・が挙げられる。ここでR41およびR42は、それぞれ 独立に、水素原子または置換基を表し、置換基としては 例えばハロゲン原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、 シアノ、エトロ、 \neg OR 61 、 \neg SR 63 、 \neg CO $_{6}$ R 63 、 $-OCOR^{54}$, $-NR^{55}R^{56}$, $-CONR^{57}R^{58}$, -S O_2R^{69} , $-SO_2NR^{60}R^{61}$, $-NR^{62}CONR$ $^{60}R^{64}$, $-NR^{65}CO_2R^{66}$, $-COR^{67}$, $-NR^{68}C$ OR69または-NR70SOgR71が挙げられる。ここ で、 R^{51} 、 R^{52} 、 R^{53} 、 R^{54} 、 R^{55} 、 R^{56} 、 R^{57} 、 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R 66、R67、R68、R69、R70およびR71は、それぞれ独 立に、水素原子、脂肪族基または芳香族基である。R48 は、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、またR 44は脂肪族基、芳香族基、複素環基または-OR72を表 し、 R⁷²は水素原子、脂肪族基または芳香族基であ

【0023】 L^1 、 L^2 として、好ましくは単結合または $-C(R^{41})(R^{42})$ - であり、さらに好ましくは単結合または $-C(R^{41})(R^{42})$ - であって R^{41} および R^{42} が水素原子、脂肪族基または芳香族基の場合であり、特に好ましくは単結合または $-C(R^{41})(R^{42})$ - であって、 R^{41} および R^{42} が水素原子または炭素数 $1\sim4$ の脂肪族基の場合である。

【0024】Y¹およびY²は、各々独立に、窒素原子または炭素原子を表す。Y¹が窒素原子のときは、Q¹は、炭素原子とY¹間の単結合を表す。Y¹が炭素原子のときは、Q¹は、炭素原子とY¹間の二重結合を表す。Y²が窒素原子のときは、Q²は、炭素原子とY²間の単結合を表す。Y²が炭素原子のときは、Q²は、炭素原子とY²間の二重結合を表す。

【0025】一般式(II)においてZ¹¹、Z¹²、L¹、Y¹およびQ¹は、一般式(I)の場合と同義であり、R¹およびR⁸は、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、好ましくは炭素数1~10の脂肪族基、炭素数6~12の芳香族基または炭素数1~5の複素環基を表し、さらに好ましくは炭素数1~4の脂肪族基または炭素数6~8の芳香族基を表す。

【0026】R²は、水素原子または置換基を表し、置換基の例としてはZ¹¹、Z¹²、Z²¹およびZ²²の置換基の例として示したものと同じである。好ましいR²は、水素原子、ハロゲン原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、シアノまたは二トロであり、更に好ましくは水素原子、炭素数1~10の脂肪族基、炭素数6~12の芳香族基、炭素原子数1~5の複素環基またはシアノである。また最も好ましいR²は水素原子である。

よび(IV)で表される化合物について具体例を示すが、

木発明はそれらに限定されるものではない。なお、下記

具体例において、例えば(1-1)は一般式(1)の具

【0027】一般式(III)における221、222、1.2、 Y*およびQ*は、各々一般式(I)の場合と同義であ り、また一般式 (IV) における Z¹¹、 Z¹²、 L¹、 Y¹お よびQ1は、各々一般式(1)の場合と同義である。

【0028】一般式(IV)におけるXは、ハロゲン原子 を表し、好ましくは塩素原子、臭素原子であり、さらに 好ましくは塩素原子である。

【0029】以下に一般式(I)、(II)、(III)お

(1-1)

体例であり、(VI-1)は一般式(VI)の具体例であ る。 [0030]

【化9】

(1-2)

$$(1-3)$$

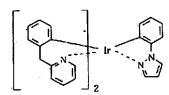
$$(1 - 4)$$

$$(1-5)$$

$$(1-6)$$

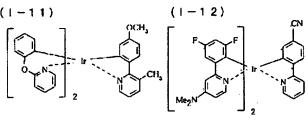
$$(1 - 7)$$

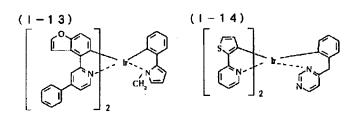
(1-8)



[0031]

【化10】

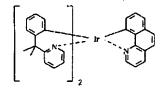


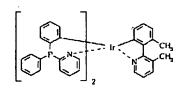


[0032]

$$\begin{bmatrix} (1-19) \\ N_N \\ Cl \end{bmatrix}_2$$

$$(1-22)$$





$$\begin{bmatrix} (1-23) \\ \vdots \\ \vdots \\ N \end{bmatrix}_2$$

[0033]

【化12】

$$(II-3)$$

$$(II-4)$$

$$CF_3$$

$$CF_3$$

$$(|I-5|)$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$|I-6|$$

$$(11-7)$$

$$(11-8)$$

$$[N,N-]_2$$

$$[Ir]_0$$

$$CCI_3$$

[0034] [化13]

$$(H-10)$$

$$(H-10)$$

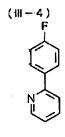
$$(H-12)$$

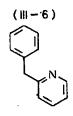
$$(H-12)$$

$$(H-13)$$

$$(H-14)$$

BNSDOCID: <JP____2002105055A__J_>





(III-8)

【0036】 【化15】

$$\begin{bmatrix} (IV-1) \\ \vdots \\ CI \end{bmatrix}_{2}$$

$$\begin{bmatrix} CI \\ \vdots \\ N \end{bmatrix}_{2}$$

[0038]

【化17】

$$\begin{bmatrix} (N-7) & (N-8) \\ N & N \\ N$$

$$\begin{bmatrix} (IV - 9) \\ \vdots \\ CI \end{bmatrix}_{2} \begin{bmatrix} (IV - 1.0) \\ CH_{3} \\ CH_{3} \end{bmatrix}_{2} \begin{bmatrix} (IV - 1.0) \\ CH_{3} \\ CH_{3} \end{bmatrix}_{2} \begin{bmatrix} (IV - 1.0) \\ CH_{3} \\ CH_{3} \end{bmatrix}_{2}$$

$$\begin{bmatrix} (N-1 \ 1) \\ \vdots \\ Br \end{bmatrix}_{2} \begin{bmatrix} (N-1 \ 2) \\ \vdots \\ S \end{bmatrix}_{2}$$

[0039]

$$(N-13)$$

$$\begin{bmatrix} & & & \\ & &$$

$$\begin{bmatrix} (N-15) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{2} \begin{bmatrix} (N-16) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{2}$$

【0040】次に、製造方法について詳細に説明する。本発明の一般式(I)の化合物の製造方法は下記<スキーム1>によって表される。

<スキーム1> 【0041】 【化19】

【0042】上記式中の一般式(1)、(II)および (III) のZ¹¹、Z¹²、Z²¹、Z²²、L¹、L²、R¹、R ²およびR²は、前記と同義の基である。

【0043】一般式(Ⅱ)および一般式(Ⅲ)の化合 物から一般式(I)の化合物への変換は、一般式(II) の化合物に対して一般式(111)の化合物を0.5~1 ○当量、好ましくは○、8~3.0当量、更に好ましく は0.9~1.2当量用い、無溶媒または溶媒として 水、アミド系溶媒(N.N-ジメチルホルムアミド、 N, N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロ リドン等)、スルホン系溶媒(スルホラン等)、スルホ キシド系溶媒(ジメチルスルホキシド等)、ウレイド系 溶媒(テロラメチルウレア等)、エーテル系溶媒(ジオ キサン、アニソール等)、アルコール系溶媒(グリセロ ール、エチレングリコール、2-メトキシエタノール、 2 - (2 - EFD + E- (2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]エタノール 等)、炭化水素系溶媒(n-ドデカン、トルエン、キシ レン)あるいはハロゲン系溶媒(塩化メチレン、クロロ ホルム、クロロベンゼン、1,2-ジクロロエタン等) を単独あるいは2種以上併用して行なう。これらのうち 好ましくは、無溶媒または溶媒として水、エーテル系溶 媒、アルコール系溶媒、炭化水素系溶媒あるいはハロゲ ン系溶媒を単独あるいは2種以上併用する場合であり、 更に好ましくは無溶媒または溶媒としてグリセロール、 エチレングリコールまたは2-メトキシエタノールを単 独あるいは水と併用して用いる場合である。

【0044】反応温度は25~300℃、好ましくは60~250℃、更に好ましくは100~200℃である。反応時間は5分~72時間、好ましくは10分~6時間、更に好ましくは30分~3時間である。また、窒素雰囲気下、アルゴン雰囲気下で反応を行なうのも好ましい。

【0045】また加熱の代替手段としてマイクロウエーブ照射をおこなうのも好ましく用いられる。この場合反応時間は15秒~1時間が好ましく、1分~30分が更に好ましく、3分~15分が更に好ましい。

【0046】これらの反応によって得られる生成物は、 通常の合成反応の後処理に従って処理した後、精製して あるいは精製せずに供することができる。後処理の方法 としては例えば、抽出、冷却、水または有機溶媒を添加 することによる晶析、反応混合物から溶媒を留去する操 作等を単独あるいは組み合わせて行なうことができる。 精製の方法としては再結晶、蒸留、昇華あるいはカラム クロマトグラフィー等を単独あるいは組み合わせて行な うことができる。

【0047】また、一般式(II)で表される化合物は下記<スキーム2>に基づいて合成することができる。

<スキーム2>

{0048}

【化20】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
Z^{11} & C \\
Y^{1-Q^{1}} & & & \\
\hline
X & & & \\
X & & & \\
\hline
X & & & \\
\hline
X & & & \\
X & & & \\
\hline
X & & & \\
\hline
X & & & \\
X & & & \\
\hline
X & & & \\
X & & & \\$$

$$\begin{bmatrix} z^{11} & C \\ \gamma^{1} - Q^{1} \\ L^{1} & N \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} R^{1} \\ Q \end{bmatrix}$$

$$- 殷式(II)$$

【0049】上記スキーム中の化合物1および2、一般 式 (II) および一般式 (IV) のZ¹¹、Z¹²、 L¹、X、 R¹、R²およびR²は、前記と同義の基である。またM は一価のカチオンを表し、Xはハロゲン原子を表す。ま た化合物1は市販品を用いるかあるいはJournal of Organic Chemistry, 49, 5237 (1984) を参考に合成することができる。 【0050】上記Mg IrXg またはMg IrXgから一般 式 (IV) の化合物への変換は M_3 I r X_6 または M_2 I r X₆に対して化合物1を0.8~20当量、好ましくは 1.0~10当量、さらに好ましくは1.0~3.0当 量用い、無溶媒または<スキーム1>で述べた溶媒を用 いて行なうことができる。好ましくは、無溶媒または溶 媒として水、エーテル系溶媒、アルコール系溶媒を単独 あるいは2種以上併用する場合であり、更に好ましくは 無溶媒または溶媒としてグリセロール、エチレングリコ ールまたは2-メトキシエタノールを単独あるいは水と 併用して用いる場合である。

【0051】反応温度は、通常25~300℃、好ましくは80~250℃、更に好ましくは100~200℃である。反応時間は、通常5分~72時間、好ましくは10分~6時間、更に好ましくは30分~3時間である。また、窒素雰囲気下、アルゴン雰囲気下で反応を行なうのも好ましい。

【0052】また、加熱の代替手段としてマイクロウエーブ照射をおこなうのも好ましく用いられる。この場合反応時間は15秒~2時間が好ましく、1分~30分が更に好ましく、3分~15分が更に好ましい。

【0053】これらの反応によって得られる生成物は スキーム1>で述べた方法で後処理、精製してあるいは 精製せずに供することができる。 【0054】また、上記一般式(IV)の化合物から一般式(II)の化合物への変換は、一般式(IV)の化合物に対して化合物2を2.0~20当量、好ましくは2.0~10当量、さらに好ましくは2.0~3.0当量用い、無溶媒または<スキーム1>で述べた溶媒を用いて行なう。好ましくは、無溶媒または溶媒として水、エーテル系溶媒、アルコール系溶媒、ハロゲン系溶媒、炭化水素系溶媒を単独あるいは2種以上併用する場合であり、更に好ましくはジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレンを用いる系である。

【0055】この反応には塩基を用いることが好ましい。塩基としては有機(トリエチルアミン、ジアザビシクロウンデセン等)、無機(炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等)、あるいはアルコラート(ナトリウムメトキシド、ナトリウムーセーブトキシド、カリウムーセーブトキシド等)が好ましく、トリエチルアミン、ジアザビシクロウンデセン、ナトリウムメトキシド、カリウムーセーブトキシドがさらに好ましい。一般式(IV)の化合物に対して塩基を通常2.0~20当量、好ましくは2.0~3.0当量用いて行なう。最も好ましい塩基の量は化合物2に対して1.0当量用いる場合である。

【0056】反応温度は通常0~150℃、好ましくは 10~100℃、更に好ましくは25~100℃であ る。反応時間は通常5分~12時間、好ましくは10分 ~6時間、更に好ましくは30分~3時間である。ま た、窒素雰囲気下、アルゴン雰囲気下で反応を行なうの も好ましい。

【0057】これらの反応によって得られる生成物は< スキーム1>で述べた方法で、後処理、精製してあるい は精製せずに供することができる。

[0058]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されて解釈されることはない。

【0059】実施例1

(例示化合物(I-1: Inorganic Chemistry, 30, 1685 (1991) およびJournal of the American Chemical Society, vol.107, 1431 (1985) に記載の化合物) の合成)

・例示化合物 (II--1)の合成

3ツロフラスコに $K_0 \perp rC \perp_0$ を5、22g、2ーフェ ニルビリジンを15.5g、グリセロール50m1を入 れ、アルゴン雰囲気下にて内温を180℃にて加熱しな がら、2時間撹拌した。この後、内温が40℃になるま で冷却し、メタノール150mlを添加し、撹拌した。 そのまま1時間撹拌した後、吸引沪過して目的の中間体 (IV-1)を結晶として得た。3ツロフラスコに先に得 た結晶、アセチルアセトン10.0g、クロロホルム5 OOm1を入れて、室温にて撹拌しながらここへナトリ ウムメチラートの28%メタノール溶液20.1mlを 20分かけて滴下した。滴下終了後室温にて5時間撹拌 した後、飽和食塩水40m1、水400m1を添加し、 抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水30m 1と水300mlの混合溶液で4回洗浄した後、無水硫 酸ナトリウムで乾燥し、ロータリーエバポレーターで濃 縮した。こうして得られた残留物をシリカゲルカラムク ロマトグラフィーで精製して目的の例示化合物(11-1)を4.44g得た(収率74%)。

· 例示化合物(I-1)の合成

3ツロフラスコに例示化合物(II-1)を6.00g、2-フェニルピリジンを15.5g、グリセロールを60ml入れ、アルゴン雰囲気下にて内温を170℃に加熱しながら2時間撹拌した。この後内温が40℃になるまで冷却し、メタノール150mlを添加してそのまま1時間撹拌し、析出した結晶を吸引沪過した。得られた結晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の例示化合物(I-1)6.09gを得た(収率93%)。

【0060】実施例2

(例示化合物(1-2)の合成)

· 例示化合物 (II - 10) の合成

-9)を結晶として得た。3ツロフラスコに先に得た結晶、クロロホルム560ml、アセチルアセトン10.0gを入れて、室温にて撹拌しながらここへナトリウムメチラートの28%メタノール溶液20.1mlを20分かけて滴下した。滴下終了後室温にて5時間撹拌した後、飽和食塩水40ml、水400mlを添加し、抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水300mlと水30mlの混合溶液で4何洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ロータリーエバボレーターで濃縮した。こうして得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトフラフィーで精製して目的の例示化合物(II-10)を5.59g得た(収率69%)。

・例示化合物(1-2)の合成

3ツロフラスコに例示化合物(H-10)を6.28 g、2-フェニルピリジンを15.5g、グリセロールを63m1入れ、アルゴン雰囲気下にて内温を170℃に加熱しなが615分間撹拌した。この後、内温が40℃になるまで冷却し、クロロホルム500m1、飽和食塩水40m1、水400m1を添加して抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水40m1と水400m1の混合液で4回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。このものをロータリーエバボレーターで濃縮して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の例示化合物(I-2)を5.60g得た(収率82%)。

【0061】実施例3

(例示化合物(I-3)の合成)

· 例示化合物 (II-11) の合成

3ツロフラスコに K_3 I r C 1_6 を5 . 22<math>g . 1 - 7 xニルピラゾールを14.4g、2-メトキシエタノール 25m1、水25m1を入れ、アルゴン雰囲気下にて3 時間加熱還流撹拌した。この後内温が40℃になるまで 冷却し、メタノール150mlを添加し、撹拌した。そ のまま1時間撹拌した後、吸引沪過して目的の中間体 (IV-5)を結晶として得た。3ツロフラスコに先に得 た結晶、アセチルアセトン10.0g、クロロホルムラ 00mlを入れて、室温にて撹拌しながらここへナトリ ウムメチラートの28%メタノール溶液20.1mlを 20分かけて滴下した。滴下終了後室温にて5時間撹拌 した後、飽和食塩水40m1、水400m1を添加し、 抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水30m 1と水300m1の混合溶液で4回洗浄した後、無水硫 酸ナトリウムで乾燥し、ロータリーエバポレーターで濃 縮した。こうして得られた残留物をシリカゲルカラムク ロマトグラフィーで精製して目的の例示化合物(11-1 1)を4.68g得た(収率81%)。

・例示化合物(I-3)の合成

3ツロフラスコに例示化合物 (II-11) を5.78 g、2-(4-フルオロフェニル) ピリジンを17.3 g、グリセロールを70ml入れ、アルゴン雰囲気下に て内温を200℃に加熱しながら15分間撹拌した。この後内温が40℃になるまで冷却し、メタノール150 m 1を添加してそのまま1時間撹拌し、析出した結晶を吸引評過した。得られた結晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の例示化合物(1-3)5、79gを得た(収率89%)。

【0062】実施例4

(例示化合物(I-8)の合成) 3ツロフラスコに例示化合物(II-10)を6.28g、1-フェニルピラゾールを14.4g、グリセロールを60m1入れ、アルゴン雰囲気下にて内温を170℃に加熱しながら15分間撹拌した。この後内温が40℃になるまで冷却し、クロロホルム500m1、飽和食塩水40m1、水400m1を添加して抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水40m1と水400m1の混合液で4回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。このものをロータリーエバボレーターで濃縮して得られた残留物をシリカ

ゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の例示 化合物 (I 8)を5、17g得た(収率77%)。 【0063】実施例5

(例示化合物(1-20)の合成) 39日フラスコに例示化合物(H-1)を 6.00g、1-7g エルピラゾールを 14.4g、グリセロールを 60m 日入れ、アルゴン雰囲気下にて内温を 180 でに加熱しながら 3 時間撹拌した。この後内温が 40 でになるまで冷却し、メタノール 150m 日を添加してそのまま 1 時間撹拌し、析出した結晶を吸引評過した。得られた結晶を 9 り 9 が、19 の 19 の

[0064]

【発明の効果】本発明の製造方法によれば、発光素子用材料として有用なイリジウム錯体化合物のなかでもとりわけ有望な種々のオルソメタル化イリジウム(III)錯体を簡便に高収率で得られる。

| | | トペー | 210 | 结节 |
|---------|---|-------------|-------|------|
| - / \ I | ~ | $\sim \sim$ | · • , | T 11 |

| (51) Int. Cl. 7 | 識別記号 | FΙ | テーマコード(参考) |
|-----------------|------|----------------|------------|
| C O 7 D 231/12 | | C O 7 D 231/12 | Z |
| 241/12 | | 241/12 | |
| 249/04 | 501 | 249/04 | 501 |
| 277/66 | | 277/66 | |
| 401/04 | | 401/04 | |
| 405/04 | | 405/04 | |
| 409/04 | | 409/04 | |
| 417/04 | | 417/04 | |
| CO7F 15/00 | | CO7F 15/00 | £ |

Fターム(参考) 4CO34 CEO3

4C055 AA01 BA02 BA08 BA13 BA16 BA47 BB04 CA01 DA01 DA27 DB02 FA01 GA02 4C063 AA01 BB01 CC62 CC76 CC92 DD12 DD25 EE10

4H050 AB92 WB11 WB14 WB21

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| <u>.</u> | BLACK BORDERS |
|----------|---|
| | IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| | FADED TEXT OR DRAWING |
| | BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| | SKEWED/SLANTED IMAGES |
| | COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| | GRAY SCALE DOCUMENTS |
| | LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| | REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| | OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox